

## Регистрационная форма

•	Название изобретения (заглавными буквами):
•	ФИО автора (авторов):
•	Организация/Университет:
•	Страна:
•	Контактная информация
ΦИ	O:
Адј	pec:
Тел	r:
Фа	xc:
E-n	nail:
•	Описание изобретения. (5 предложений):
_	No vomeyme:
•	№. патента:
	Класс изобретения:
	Дизайн/ художественное изобретение или патент
	Изобретение (технологические решения, материалы, энергия, наука, медицина,
без	опасность жизнедеятельности и т.д.)
•	просим Вас направить нам фото, плакат Вашего изобретения,
	презентацию, логотип Вашей организации* (21*29 cm).

\*по желанию

## 2023 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition



Ответственность за предоставленную информацию несет лицо, заполнившее форм			
«»20г.			
Подпись:	_ МП.		